

平成23年9月27日

化学工学会 粒子・流体プロセス部会 会員各位

粉体プロセス分科会 事務局

粉体プロセス分科会  
「第4回 先端微粒子ハンドリング講演会」の開催について

時下、ますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、粉体プロセス分科会では、分科会行事として標記講演会を下記のとおり開催致します。ご関心のあ  
る方は、ぜひ御参加ください。

日 時: 平成23年10月17日(月) 14:00~15:50

会 場: 大阪アカデミア 9F A900 室

大阪市住之江区南港北1丁目3-5

交通案内 <http://www.temmacenter.com/academia/access/index.html>

参加費: 無料

申込み: ご所属とご氏名を平成23年10月7日(金)までに FAX、E-mail 等で事務局にお送り頂けますと  
幸いです。

事務局: 粉体プロセス分科会 事務局

岡山大学大学院自然科学研究科機能分子化学専攻(担当: 吉田 幹生)

〒700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1

TEL&FAX 086-251-8085 E-mail myoshida@cc.okayama-u.ac.jp

1. 開会の挨拶

14:00~14:10

化学工学会粉体プロセス分科会 代表  
岡山大学大学院 自然科学研究科  
教授 後藤 邦彰

2. 講演

講演1

14:10~14:50

「濃度界面が引き起こす液中微粒子の集団運動」

北海道大学大学院 工学研究院  
准教授 原田 周作

—休憩—

14:50~15:10

講演2

15:10~15:50

「『付着』の関与する粉体操作に関する研究—圧縮, 分散と乾式表面洗浄—」

岡山大学大学院 自然科学研究科  
教授 後藤 邦彰